DERWENT-ACC-NO:

1994-086106

DERWENT-WEEK:

200044

COPYRIGHT 2008 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Photocurable oxetane compsn. - is monomer,

dimer, trimer

or tetramer of oxetane having specified

substits. as

connection gp.

INVENTOR: CRIVELLO, J V; SASAKI, H

PATENT-ASSIGNEE: RENSSELAER POLYTECH INST [RENSN]

PRIORITY-DATA: 1993US-0011892 (February 1, 1993) , 1992US-0837473

(February 18,

1992)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 06016804 A January 25, 1994 N/A

C08G 065/18 020

October 31, 1995 $A \setminus N$ US 5463084 A

010 C07D 305/04

JP 3074086 B2 August 7, 2000 N/A

024 C08G 065/18

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 06016804A N/A1993JP-0049907

February 17, 1993

CIP of 1992US-0837473 US 5463084A

February 18, 1992

US 5463084A N/A1993US-0011892

February 1, 1993

JP 3074086B2 N/A1993JP-0049907

February 17, 1993

Previous Publ. JP 3074086B2 JP 6016804

N/A

INT-CL (IPC): C07D305/04, C07D407/02, C08G065/14, C08G065/18,

C08G065/32 , C08G065/336 , C08G077/14 , C08G077/46

RELATED-ACC-NO: 2000-306562, 2000-389762

ABSTRACTED-PUB-NO: US 5463084A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

The oxetane cpd. of general formula (I) are synthesised from 1,3-diols by the $\,$

process in (II). R1 is 1-6C alkyl; R2 is a gp. of formula (III); R3 is 1-4C

alkyl and a gp. of formula (IV); R4 and R5 are 1-4C alkyl; Z is O or S; j is

0-100; m is 2-4; and n is 0-2,000.

USE/ADVANTAGE - Coating compsns. Short UV curing times.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: PHOTOCURABLE OXETANE COMPOSITION MONOMER DIMER TRIMER

TETRAMER

OXETANE SPECIFIED SUBSTITUTE CONNECT GROUP

DERWENT-CLASS: A25 A26 E14 G02 G03 G06

CPI-CODES: A01-E08;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M3 *01*

Fragmentation Code

B614 B711 B712 B713 B720 B721 B743 B744 B796 B798

B799 B831 B832 B833 C216 C316 F012 F013 F017 F019

F100 F111 F199 F211 F299 G010 G011 G012 G013 G014

G015 G016 G019 G020 G021 G029 G040 G100 G111 G112

G113 G221 G299 H102 H141 H341 H494 H541 H581 H582

H583 H584 H589 H594 H598 H599 H600 H601 H608 H609

H621 H622 H623 H641 H681 H682 H683 H684 H685 H689

H721 H722 H723 J011 J012 J131 J231 J271 J272 J290

J331 K442 L620 L630 L650 L660 L699 M113 M115 M116

M119 M121 M122 M124 M129 M132 M141 M142 M143 M144

M148 M149 M150 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216

 $\tt M220 \ M221 \ M222 \ M223 \ M224 \ M225 \ M226 \ M231 \ M232 \ M233$

M240 M250 M271 M272 M280 M281 M282 M283 M311 M312 M313 M314 M315 M316 M321 M322 M323 M331 M332 M333

M334 M340 M342 M343 M344 M353 M361 M373 M382 M383

M391 M392 M393 M411 M413 M510 M521 M522 M523 M530

M531 M532 M533 M540 M710 M903 M904 Q110 Q331 Q332

0338

Ring Index

00044

Markush Compounds

199411-C5101-N

UMLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 0670S

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers:

C1994-039486

PAT-NO:

JP406016804A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 06016804 A

TITLE:

PHOTOCURABLE OXETNE COMPOSITIONS

PUBN-DATE:

January 25, 1994

INVENTOR - INFORMATION:

NAME COUNTRY

CRIVELLO, JAMES V N/A SASAKI, HIROSHI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

RENSSELAER POLYTECHNIC INST N/A

APPL-NO: JP05049907

APPL-DATE: February 17, 1993

INT-CL (IPC): C08G065/18, C08G065/32, C08G077/46

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide 3-substituted oxetane monomers which have a specified molecular structure and are polymerizable without deoxygenation by exposing to ultraviolet light for a short period of time.

CONSTITUTION: The oxetanes are those represented by Formula 1. In the Formula, $\mbox{\bf R}$

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-16804

(43)公開日 平成6年(1994)1月25日

(51)IntCL⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

C 0 8 G 65/18

NQL

9167-4 J

65/32

NQJ

9167-4 J

77/46

NUL 8319-4.I

審査請求 未請求 請求項の数34(全 20 頁)

(21)出願番号

特願平5-49907

(22)出願日

平成5年(1993)2月17日

(31)優先権主張番号 07/837, 473

(32)優先日

1992年2月18日

米国(US)

(33)優先権主張国

(31)優先権主張番号 08/011892

(32)優先日

1993年2月1日

(33)優先権主張国

米国(US) 特許法第30条第1項適用申請有り 1993年マーセル デ

ッカーインコーポレイテッド発行の [ジャーナル アン ド アプライト ケミストリー A30巻 1993年 2-

3号 に発表

(71)出願人 593047909

レンセラー ポリテクニク インスチチュ

Rensselaer Polytech

nic Institute

アメリカ合衆国、12180 ニューヨーク、

トロイ、エイスストリート 110

(72)発明者 ジェームズ ピンセント クリベロ

アメリカ合衆国、12065 ニューヨーク、 クリフトン パーク、カールトン ロード

756

(72)発明者 佐々木 裕

愛知県名古屋市瑞穂区日向町 4-27

(74)代理人 弁理士 三宅 正夫 (外1名)

(54)【発明の名称】 光硬化性オキセタン組成物

(57)【要約】

【目的】 光開始カチオン重合用の新規な3-置換オキ セタンモノマー、これらのオキセタンを含む光硬化性組 成物、これらのモノマーの硬化方法、およびそれによっ て製造されるポリマーを提供することを目的とする。

【構成】 オキセタンモノマーは、式

【化1】

$$\begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{bmatrix}_{m} R^{2}$$

(式中、R1は、水素原子、1~6個の炭素原子を有する アルキル基、フッ素原子、1~6個の炭素原子を有する フルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基 またはチエニル基であり、R2は、線状または分枝状アル キレン基、線状または分枝状ポリ (アルキレンオキシ) 基、キシリレン基、シロキサン結合およびエステル結合 から成る群から選択される多価基であり、乙は酸素原子

または硫黄原子であり、mは2、3または4である)で 表わされる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式

【化1】

$$\left[\begin{array}{c} O \\ \\ R^1 \end{array}\right]_{m} R^2$$

* (式中、R¹は、水素原子、1~6個の炭素原子を有する アルキル基、フッ素原子、1~6個の炭素原子を有する フルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基 またはチエニル基であり、

PPは、線状または分枝状アルキレン基、線状または分枝 状ポリ (アルキレンオキシ) 基、

【化3】

$$CH_2$$
— (他4)
$$-CH_2$$
— (他4)
$$-CH_2$$
— (他4)
$$-CH_2$$
— (CH2)— (CH2)—

から成る群から選択される多価基であり、 №は、1~4個の炭素原子を有するアルキル基、アリー

ル基および

[化5]
$$R^{5}$$
 R^{5}
 $|$
 $-0-(-Si-0-)_{j}-Si-(CH_{2})_{3} |$
 R^{5}
 $|$
 R^{5}
 $|$
 R^{5}
 $|$
 R^{5}

から成る群から選択され、

№は、1~4個の炭素原子を有するアルキル基またはア リール基であり、

R⁵は、1~4個の炭素原子を有するアルキル基またはア リール基であり、

R⁹は、水素原子、1~4個の炭素原子を有するアルキル基、1~4個の炭素原子を有するアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、低級アル★

★キルカルボキシル基、カルボキシル基またはカルバモイル基、

R¹⁰は、O、S、CH₂、NH、SO、SO₂、C (C F₃) 2またはC (CH₃) 2、

30 Zは、酸素原子または硫黄原子であり、 jは、0であるかまたは1~100の整数であり、

mは、2、3または4であり、

nは、0~2000の整数である)を有する化合物。

【請求項2】 Zが酸素原子である、請求項1に記載の 化合物。

【請求項3】 R¹がアルキル基である、請求項2に記載の化合物。

【請求項4】 R²が2~20個の炭素原子を有するアルキレン基である、請求項3に記載の化合物。

【請求項5】 R¹がエチル基であり、mが2である、請求項4に記載の化合物。

【請求項6】 R2が

【化6】

である、請求項3に記載の化合物。

*【請求項9】 R3がメチル基であり、nが100~20

【請求項7】 R3がアルキル基であり、mが2である、 10 0である、請求項7に記載の化合物。 請求項6に記載の化合物。

【請求項10】 式

【請求項8】 R3がメチル基であり、nが0~6である

請求項7に記載の化合物。

【化7】

$$\begin{bmatrix} & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\$$

を有する、請求項2に記載の化合物。

【請求項11】 R1がエチル基であり、R4がメチル基で ある、請求項10に記載の化合物。

【請求項12】 mが2であり、R2が

【化8】

※である、請求項3に記載の化合物。

【請求項13】 R9が水素原子である、請求項12に記 載の化合物。

【請求項14】 mが2であり、R2が 【化9】

*

30

である、請求項3に記載の化合物。

【請求項15】 R10がO、CH2、C (CF3) 2または C (CH3)2である、請求項14に記載の化合物。

【請求項16】 式

【化10】

(式中、R1は、水素原子、1~6個の炭素原子を有する 50 アルキル基、フッ素原子、1~6個の炭素原子を有する

フルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基 またはチエニル基であり、

№は1~4個の炭素原子を有するアルキル基またはアリール基であり、

R¹¹は1~4個の炭素原子を有するアルキル基またはトリアルキルシリル基であり、 rは25~200の整数である。)を有する化合物。

【請求項17】 請求項1に記載の化合物とカチオン性 光重合開始剤とを含んで成る紫外線硬化性組成物。

【請求項18】 前記の光重合開始剤がトリアリールス 10 ルホニウム塩またはジアリールヨードニウム塩である、 請求項1.7に記載の組成物。

【請求項19】 請求項6に記載の化合物とカチオン性 光重合開始剤とを含んで成る紫外線硬化性組成物。

【請求項20】 前記の光重合開始剤がトリアリールスルホニウム塩またはジアリールヨードニウム塩である、請求項19に記載の組成物。

【請求項21】 請求項16に記載の化合物とカチオン 性光重合開始剤とを含んで成る紫外線硬化性組成物。

【請求項22】 前記の光重合開始剤がトリアリールス 20 ルホニウム塩またはジアリールヨードニウム塩である、 請求項21に記載の組成物。

【請求項23】 式

【化11】

(式中、RIは水素原子、1~6個の炭素原子を有するアルキル基、フッ素原子、1~6個の炭素原子を有するフルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基またはチエニル基であり、RIは水素原子、1~4個の炭素原子を有するアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、低級アルキルカルボキシル基、カルボキシル基またはカルバモイル基である。)の化合物とカチオン性光重合開始剤とを含んで成る紫外線硬化性組成物。 では請求項24】 前記の光重合開始剤がトリアリールス 40ルホニウム塩またはジアリールヨードニウム塩である、請求項23に記載の組成物。

【請求項25】 請求項1に記載の化合物とカチオン性 光重合開始剤との混合物を紫外線に暴露すること特徴と する、架橋プロビルオキシボリマーの製造法。

【請求項26】 請求項6に記載の化合物とカチオン性 光重合開始剤との混合物を紫外線に暴露すること特徴と する、架橋プロビルオキシポリマーの製造法。

【請求項27】 請求項16に記載の化合物とカチオン

性光重合開始剤との混合物を紫外線に暴露すること特徴 とする、架橋プロピルオキシボリマーの製造法。

【請求項28】 (a)式

【化12】

(式中、R¹は水素原子、1~6個の炭素原子を有するアルキル基、フッ素原子、1~6個の炭素原子を有するフルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基またはチエニル基である。)の化合物とカチオン性光重合開始剤との混合物を紫外線に暴露すること特徴とする、架橋プロピルオキシポリマーの製造法。

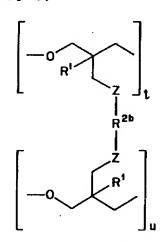
【請求項29】 式

【化13】

の化合物とカチオン性光重合開始剤との混合物を紫外線 に暴露すること特徴とする、架橋プロビルオキシボリマ ーの製造法。

【請求項30】 式

【化14】



(式中、RIは、水素原子、1~6個の炭素原子を有する アルキル基、フッ素原子、1~6個の炭素原子を有する フルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基 またはチエニル基であり、

R²bは、線状または分枝状アルキレン基、線状または分枝状ポリ (アルキレンオキシ)基、

【化15】

【化16】

*および 【化18】 10

【化17】

$$-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-R^{10}-CH_{2}$$

から成る群から選択される多価基であり、 R3は、1~4個の炭素原子を有するアルキル基、アリー ル基および

【化19】

$$\begin{array}{c|cccc}
R^{5} & R^{5} \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\$$

から成る群から選択される残基であり、

R4は、1~4個の炭素原子を有するアルキル基またはア リール基であり、

R5は、1~4個の炭素原子を有するアルキル基またはア リール基であり、

Rºは、水素原子、1~4個の炭素原子を有するアルキル※

※基、1~4個の炭素原子を有するアルコキシ基、ハロゲ ン原子、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、低級アル キルカルボキシル基、カルボキシル基またはカルバモイ ル基、

R10は、O、S、CH2、NH、SO、SO2、C(C F3) 2またはC(CH3) 2、

R12は、1~6個の炭素原子を有するアルキレン基、ア リーレン基または直接結合であり、

Zは、酸素原子または硫黄原子であり、

30 jは、1~100の整数であり、

nは、0~2000の整数であり、

tおよびuは、2~2000の数である)を有する架橋 プロピルオキシポリマー。

【請求項31】 Zが酸素原子であり、R2が 【化20】

である、請求項30に記載のポリマー。 【請求項32】 Zが酸素原子であり、R2が 【化21】

である、請求項30に記載のポリマー。

【請求項33】 式

【化22】

(式中、R¹が、水素原子、1~6個の炭素原子を有する アルキル基、フッ素原子、1~6個の炭素原子を有する フルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基 20 またはチエニル基であり、t、u、vおよびwが、独立 に2~2000の数である)を有する、架橋プロピルオ キシボリマー。

【請求項34】 式

【化23】

$$\begin{bmatrix} -0 & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{bmatrix}_{t}$$

(式中、RIが、水素原子、1~6個の炭素原子を有する - アルキル基、フッ素原子、1~6個の炭素原子を有する フルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基 またはチエニル基であり、 t および u は 2~2000の 数である) を有する、架橋プロビルオキシボリマー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光開始カチオン重合用の新規な3-置換オキセタンモノマー、これらのオキセタンを含む紫外線硬化性組成物、これらのモノマーの硬化法、およびその方法によって製造されるボリマーに関する。

[0002]

【従来の技術】紫外線(UV)開始重合または硬化は、 その速い硬化速度、非汚染性の作業環境、極めて低いエ ネルギー要求量等の良好な特性のため、木質のコーティ ング、金属の装飾および印刷産業において極めて重要に なってきている。この分野における初期の開発は、多官 能性アクリレートおよび不飽和ポリエステルの光開始フ リーラジカル重合に集中していた。今日でも、これらの 材料は、UV硬化産業において依然として降盛を誇って 10 おり、現在の研究努力の大部分は光開始フリーラジカル 重合に向けられ続けているが、イオン性光重合も多くの 応用分野でかなり有望であることも十分に認められてい る。特に、光開始カチオン重合は、多種多様なモノマー の重合によって様々な化学的および物理的特性を実現さ せる可能性に富むため、魅力あるものである。更に、光 開始カチオン重合は、酸素によって阻害されないので、 不活性雰囲気下で実施しなければならないという制限は なく、空気中で速やか且つ完全な重合を行うことができ るという利点を有する。

10

【0003】今日まで、光開始カチオン重合技術は、エポキシドおよびビニルエーテルという2種類のモノマーの光重合に集中していた。特に、エポキシドの光重合では、耐熱性が良く、接着性に優れ、耐薬品性が良好な塗膜が得られる。しかしながら、従来の光硬化性エポキシドには、光重合速度がかなり遅いという欠陥がある。この要因のために、従来の光硬化性エポキシドは、速やかなUV硬化が必要な紙およびプラスチックコーティングのようなある種の用途には適さない。

【0004】エクベルグ(Eckberg)らの文献 [Radtec 30 h'90 North American Proceedings、第1巻、358~37 0 (1990)]は、参考として本明細書に引用されるものであるが、これには光重合用のエポキシド官能基を有する一連の線状および分枝状シリコーンが開示されており、触媒および重合条件も記載されている。

【0005】クリベロ(Crivello)とリー(Lee) [Radtec h '90 North American ConferenceProceedings、第1 巻、432~445 (1990)]は、参考として本明細書に引用されるものであるが、これには特に速やかな重合を行う環ひずみの大きい環状脂肪族エポキシド環を有するケイで素含有多官能モノマーが記載されている。これらのカチオン性光重合は、最も迅速な市販のエポキシドモノマーと比較して少なくとも100倍の速度で起こる。しかしながら開環性エポキシドを鎖中に有する同様なケイ素含有モノマーは、UVによる硬化性はかなり低い。

【0006】これらの観察に基づき、クリベロ(Crivell o)とリー(Lee) は、環状脂肪族エポキシド環を有するケイ素含有エポキシドの高い感受性の主な要因はこれらの、化合物のエポキシド基の高い環歪みにあると結論した。エポキシドは環状エーテルのうちで最も高い環歪みを有50 することは周知である。したがって、あらゆる種類のエ

ポキシドは、5員環を有するモノマーより反応性が高い と思われるオキセタンよりもカチオン性UV光重合の反 応性が高く、すなわちその反応性は

【化24】

順に高くなるものと推定された。更に、多官能オキセタンモノマーは対応する多官能エボキシドよりも反応性が低いことも予想される。またオキセタンは重合すること 10 は知られているが、その重合速度についてはオキセタンを開示する文献において議論されることはなかった。

【0007】米国特許第4,058,400号明細書 (クリベロ)には、3,3-ビスクロロメチルオキセタ ンアルコキシオキセタン がカチオン性光重合 することができることが開示されている。

【0008】米国特許第3,673,216号明細書 (シュレーター(Schroeter)) には、一連の4,4-ジ* *アルキルー2ーアルコキシオキセタンが開示されており、それらがフリーデルークラフツ触媒により重合する ことができることが記載されている。

12

【0009】ドイツ国特許第1,021,858号明細書(ボーデンブレンナー(Bodenbrenner)およびヴェグラー(Wegler)) には、一般式

【化25】

(式中、Rは2以上の原子価を有する芳香族残基であり、R¹はエチル基である)を有するオキセタンが開示されており、具体的には、Rが

【化26】

である化合物が開示されている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、短時間のUV暴露により重合させることができるモノマーを提供することである。

【0011】本発明のもう一つの目的は、酸素を排除する必要なしに重合させることができるモノマーを提供することである。

【0012】本発明のもう一つの目的は、容易に入手できる出発物質から容易に調製することができるモノマーを提供することである。

【0013】本発明のもう一つの目的は、強力で、化学的な耐性を有し、接着性を有するポリマーを提供することである。

[0014]

【課題を解決するための手段】意外にも、多数の二および三官能オキセタンモノマーは、カチオン性UV硬化に極めて高い反応性を示すことを見出した。その反応性は、歪んだエポキシド基を有するモノマーとほぼ同じであり、カチオン性UV硬化の知識の現状からは予測されうるものではない。

【0015】本発明のオキセタンモノマーは、エポキシ※

※化を用いない簡明な合成法により高収率で調製することができるという利点も有する。対照的に、現在用いられている多官能環状脂肪族エポキシドモノマーは、一般に、対応するオレフィンのエポキシ化といった、通常は不便で経費が掛かり、危険なこともある方法によって調製されている。これらの理由により、環状脂肪族エポキシド樹脂は特注商品と考えられている。

) 【0016】本発明の一つの態様は、式

【化27】

$$\begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}_{m} R^{2}$$

1

(式中、R¹は、水素原子、1~6個の炭素原子を有する アルキル基、フッ素原子、1~6個の炭素原子を有する フルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基 またはチエニル基であり、R²は、線状または分枝状アル キレン基、線状または分枝状ポリ(アルキレンオキシ) 基、

【化28】

から成る群から選択される多価基であり、P3は、1~4個の炭素原子を有するアルキル基、アリール基および 【化31】

から成る群から選択され、R¹は、1~4個の炭素原子を有するアルキル基またはアリール基であり、R⁵は、1~304個の炭素原子を有するアルキル基またはアリール基であり、R⁹は、水素原子、1~4個の炭素原子を有するアルキル基、1~4個の炭素原子を有するアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、低級アルキルカルボキシル基、カルボキシル基またはカルバモイル基、R¹⁰は、O、S、CH2、NH、SO、SO※

※2、C (CF3) 2またはC (CH3) 2、Zは、酸素原子 20 または硫黄原子であり、jは、0であるかまたは1~1 00の整数であり、mは、2、3または4であり、n は、0~2000の整数である)を有する一連の3一置 換オキセタンに関する。

【0017】PLは低級アルキル基であるのが好ましく、エチル基であるのが最も好ましい。PLおよびPLは好ましくはメチル基である。Zは好ましくは酸素原子である。高表面硬度のポリマーにするには、nが0~6であることが好ましく、高引張強さのポリマーを得るには、nが100~200であることが好ましく、PLUは大素原子が好ましく、PLUはO、CH2、C(CF3)2またはC(CH3)2が好ましい。明細書及び特許請求の範囲を通じて、変数は導入時に定義され、その定義はその後も維持される。

【0018】他の好ましい具体例は、式VI 【化32】

VI

の化合物である。式VIの化合物は、R2が

★ ★【化33】

であり、nが1であり、jが零であり、mが4であり、 Zが酸素原子である式Iの化合物と考えられる。一般 に、多数のオキセタンが付加された分岐状シリコーン は、R³がシロキサンである場合に生成する(すなわち、 mが3または4)一方、線状ビス(オキセタニル)シリ コーンはR³が低級アルキル基の場合に生成する。 【0019】木登明のよう一つの解様は、式

【0019】本発明のもう一つの態様は、式 【化35】

$$\begin{array}{c|c}
R^{11} - 0 - \begin{bmatrix}
R^{5} \\
- Si - 0 - \\
CCH_{2})_{3} \\
0 \\
R^{1}
\end{array}$$

(式中、rは25~200の整数であり、R¹¹は1~4 個の炭素原子を有するアルキル基またはトリアルキルシ 40 リル基である。)のオキセタンに関する。

【0020】本発明のもう一つの態様は、前記のモノマーおよびカチオン性光重合開始剤を含んで成るUV硬化性組成物に関する。このUV硬化性組成物は、前述のモノマーに加えて、式IV及びVのオキセタンモノマー【化36】

V

特に、R⁹が水素原子、ハロゲン原子またはアルコキシ基 であるものを含むことができる。好ましい光重合開始剤 は、トリアリールスルホニウム塩およびジアリールヨー ドニウム塩である。

【0021】本発明のもう一つの態様は、本発明のオキセタンモノマーとカチオン性光重合開始剤との混合物を 紫外線に暴露することを特徴とする、架橋プロビルオキ 30 シボリマーの製造法に関する。

【0022】本発明のもう一つの態様は、本発明のモノマーの重合によって製造される架橋プロビルオキシボリマーに関する。式Iにおけるmが2である場合には、ボリマー生成物は、式

(式中、R²⁶はR²と同じであり、付加的に 【化39】

*る。) によって表わすことができる。

【0023】mが4である場合には、ポリマー生成物 (すなわち、式VI等のモノマーから生じるもの)は、 式

18

「化40」であってもよく、tおよびuは2~2000の数であ*

(式中、vおよびwもまた2~2000の数である。) によって表わされる。

【0024】モノマーが式 I Vの構造を有する場合には、ボリマー生成物は、式

【化41】

※によって表わされる。

【0025】本発明のオキセタンは、次式のように、パティソン(Pattison) [J. Am. Chem.Soc., 1957, 79] の方法により、1,3ージオールから合成することができる。

【化42】

30

R¹ -CO₂

【0026】1、3-ジオールは、次式のように、当該★50★技術分野に周知の方法によってホルムアルデヒドおよび

カルボニル化合物のアルドール縮合および交差カニッツ *【化43】 ァロ反応によって得ることができる。

【0027】次式のように、NoがCH2OHである化合 物は、本発明のモノマーの合成に特に有用である。 【化44】

$$CH_2OH$$
 $R^1CH_2CHO + H_2CO \longrightarrow R^1 - C - CH_2OH$
 $CH_2OH \longrightarrow CH_2OH$

※【0028】 乙が硫黄原子であることが望ましい場合に は、遊離のヒドロキシルを当該技術分野で周知の方法に よってメルカプタンに転換することができる。R1がエチ ル基であるトリオールIII、すなわちトリメチロール プロパン、は市販されており、生成するオキセタンII を後記の合成に用いた。エーテル基を含む2官能オキセ タンモノマーは、下記の化学式のように合成することが 20 できる。

20

【化45】

$$OH + X - R^{2\alpha} - X \xrightarrow{ROH} O - R^{2\alpha} O$$

【0029】前記の式において、R2aはアルキレン基、 ★【化46】 キシリレン基、ポリ (アルキレンオキシ) 基または

であることができる。Xは臭素原子、塩素原子またはヨ ウ素原子である。

【0030】mが3または4である式 I の化合物は、m きる。例えば、R2aが3または4個の置換可能基Xを含 む分枝または直線アルキレン鎖であるときに、適当な式 I の化合物が合成される。

【0031】同様にして、単官能のベンジルエーテルオ キセタン (式V) を3-ヒドロキシメチルオキセタンか☆

☆ら調製することができる。こららの単官能オキセタンは 反応性希釈剤として有用であり、多官能オキセタンまた はエボキシドの粘度を低下させたり反応性を改善するた が2である前記の化合物と同様にして調製することがで 40 めにカチオン性光重合組成物中で使用することもでき る。

> 【0032】エステル基を含むモノマーは、エステル交 換反応を用いて次式のように調製することができる。 【化47】

この方法は、米国特許第3,278,554号明細書に ◆【0033】ケイ素含有オキセタンモノマーは、下式に 記載されている。 ◆50 概略化された反応経路によって合成される。

$$(\text{Ph}_{3}\text{P})_{3}\text{RhCI} \qquad \text{R}^{4} \qquad \text{R}^{13} \qquad \text{R}^{4} \qquad \text{H} - \text{Si-O} (\text{Si-O})_{n}\text{Si-H} \qquad \text{Si-O} (\text{Si-O})_{n}\text{Si-H} \qquad \text{Si-O} (\text{Si-O})_{n}\text{Si-H} \qquad \text{Si-O} (\text{Si-O})_{n}\text{Si-H} \qquad \text{O} \qquad \text{O} \qquad \text{R}^{4} \qquad \text{R}^{13} \qquad \text{R}^{4} \qquad \text{O} \qquad \text{O$$

(式中、R13は1~4個の炭素原子を有するアルキル 基、アリール基または

【化49】

である。) R13がさらにSi H結合を含む場合、さらに *

- *オキセタン残基を添加することになるであろう。
- 【0034】 Zが硫黄原子であることが望ましい場合に は、オキセタンIIをトシル化し、硫化アリルと反応さ せることができる。

22

【0035】多官能オキセタンモノマーは、多種多様な カチオン性光重合開始剤を用いて光重合することができ る。これらのカチオン性光重合開始剤のうちで重要なも のは、ジアリールヨードニウム塩、トリアリールスルホ ニウム塩およびフェロセニウム塩である。典型的な、極 めて有用な光重合開始剤を下記に示す:

【化50】

(式中、R7およびR8は1~18個の炭素原子を有する様 々な長さのアルキル鎖であり、Mは金属原子、典型的に. はアンチモン原子であり、Xはハロゲン原子である)。 【0036】前記の光重合開始剤は多官能オキセタンモ ノマーに対して0.1~20重量%の濃度で用いること ができる。光重合開始剤の外に、光増感剤を加えて、電 磁スペクトルの可視およびUV領域の感度の波長を調整 することもできる。本発明において用いることができる 典型的な増展剤は、クリベロ(Crivello)のAdv. in Poly mer Sci., 62, 1 (1984)に記載されており、この文献は 参考として本明細書に引用する。例としては、ピレン、 ペリレン、アクリジンオレンジ、チオキサントン、2-クロロチオキサントンおよびベンゾフラビンがある。

【0037】本発明の速硬化性組成物は、様々な光源、※50

※例えば水銀アークランプ、キセノンアークランプ、螢光 ランプ、炭素アークランプ、タングステンーハロゲン複 写ランプおよび周囲の日光からの照射光に暴露して硬化 40 することができる。これらのランプは、波長が約184 8オングストローム~4000オングストローム、好ま しくは2400オングストローム~約4000オングス トロームの光を透過することができる管球を有している ものでよく、管球は、石英またはパイレックス製のもの でもよい。UVランプを用いるときには、基材に対する 照射線量は、少なくとも0.01ワット/平方インチで あって、 $1\sim20$ 秒以内で硬化を行う。硬化は例えば、 紙または金属塗装ライン上で連続的に行うことができる ようにするのが好ましい。

【0038】本発明の硬化性組成物は、100部のオキ

セタンモノマー当たり100部までの量で無機充填剤、 染料、顔料、増量剤、粘度調節剤、処理剤、およびUV 遮断剤のような不活性成分を含むことができる。硬化性 組成物は、金属、ゴム、プラスチック、成形部品、フィ ルム、紙、木、ガラス布、コンクリートおよびセラミッ クのような基材に適用することができる。

【0039】本発明の硬化性組成物を用いることができる用途としては、例えば、保護、装飾および絶縁用塗料、注形用化合物、印刷インキ、シーラント、接着剤、フォトレジスト、電線絶縁材料、織物被覆剤、積層材料、含浸テープおよび印刷プレートがある。

[0040]

【実施例】下記の例は、例示のためのものであり、制限 のためのものではない。

【0041】モノマーの合成

例1 3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン マグネティックスターラー、温度計、冷却器、蒸留ヘッ ドおよび受器を備えた150回丸底フラスコに、トリメ チロールプロパン67.0g(0.5モル)、炭酸ジエ チル59.0g(0.5モル)および水酸化カリウム 0.05gを無水アルコール2回に溶解した混合物を入 れた。混合物を、容器温度が105℃より低い温度にな るまで還流した後、ヘッド温度を76~78℃に保持し て蒸留した。容器温度が145℃になるまで、蒸留を継 続した。次いで、容器温度を140~150℃に保持し たまま、圧を15mllgまで徐々に下げた。180℃を上 回る温度に加熱したところ、二酸化炭素は速やかに蒸発 し、生成物のほとんどは100~160℃で蒸留した。 高効率カラムで再蒸留を行ったところ、3-エチルー3 ーヒドロキシメチルオキセタン43.9gを得た(収 率:76%、沸点:114~115℃、16mHg)。 CoH12O2の分析、計算値: XC, 62.04; XH, 10.41、実測 值: %C, 62.01; %H, 10.48。

1H NMR(CDCl₃) δ (ppm)=0.85-0.95(t, 3H, CH₂-CH₂); 1.65-1.80(q, 2H, CH₃-CH₂); 2.5(s, 1H, -OH); 3.7(s, 2H, -CH₂OH); 4.4-4.5(dd, 4H, -O-CH₂-オキセタン環)。

[0042]

例2 3-エチル-3-アリルオキシメチルオキセタンマグネティックスターラーを備えた300ml丸底フラスコ中、3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン2 40 3.2g(0.2モル)を臭化アリル48.4g(0.4モル)に溶解したものおよび水酸化カリウムの50重量%水性溶液50gに、テトラーn-ブチルアンモニウムブロミド1.0gを0℃で激しく撹拌しながら加えた。24時間後に、ジクロロメタン100mlおよび水100mlを反応混合物に加えた。有機相を水で2回洗浄し、硫酸マグネシウム上で乾燥し、沪過し、溶媒をロータリーエバボレーターで留去した。残渣を真空蒸留により精製したところ、3-エチル-3-アリルオキシメチルオキセタン28.6gを得た(収率:92% 沸点:50

55℃、1.5mmHg)。

¹H NMR(CDCl₃) δ (ppm)=0.8-0.9(t,3H,Cl₅-CH₂); 1.7-1.8(q,2H,CH₃-CH₂); 3.5(s,2H,-CH₂0); 4.0-4.1(d,2H,0CH₂-CH=CH₂); 4.4-4.5(dd,4H,-0-CH₂-オキセタン環上); 5.1-5.3(m,2H,CH=CH₂); 5.8-6.0(m,1H,CH=CH₂)。 C₉H₁ ε O₂ の分子量、計算値: 156、質量分析装置測定値(M+1): 157。

24

[0043]

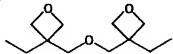
例3 2-(3-オキセタン)ブチルトシレート
10 p-トルエンスルホニルクロリド(91.2g;0.48モル)を乾燥ピリジン(150ml)に溶解したものを、3-エチルー3-ヒドロキシメチルオキセタン(27.8g;0.24モル)を乾燥ピリジン(100ml)に溶解したものに氷/塩浴で冷却しながら加えた。反応の最初の発熱段階が終了した後、混合物を室温で一晩振盪し、氷/水(500ml)に投入し、塩化メチレンで抽出した。抽出物を、氷冷し希釈したHC1、NaHCO3溶液および水で洗浄し、MgSO4上で乾燥した。溶媒を留去したところ、エステルが淡赤褐色油状物として得られ、これはほとんどの目的に十分な純度のものであった。収率:55.7g(86%)。

[0044]

例4 3-エチルー3-アリルチオメチルオキセタン 例3の2-(3-オキセタン)ブチルトシレートをTH Fのような不活性溶媒に溶解したものを、アリルメルカ プタン1等量と、反応が完結するまで室温で撹拌する。 溶媒をストリップし、残渣をエーテルに吸収させる。エ ーテルを飽和の水性NaHCO3で洗浄し、MgSO4上 で乾燥し、ストリップして、3-エチルー3-アリルチ 30 オメチルオキセタンを得る。

【0045】モノマーの合成

【化51】



モノマー1 (式 I V: R1 = エチル)

例1の方法を用いて、ジトリメチロールプロパン25.0g(0.1モル)、炭酸ジエチル23.6g(0.2 モル)および炭酸カリウム5.0gの混合物を、容器温度が120℃を下回る温度になるまで還流した。混合物を、ヘッド温度を76~78℃に保持したまま、蒸留した。容器温度が180℃になるまで蒸留を継続したところ、混合物はポリマーが形成したことにより粘稠になった。220℃を上回る温度に加熱したところ、粘稠なポリマーメルトは流動性液体に戻り、二酸化炭素が速やかに発生した。次いで、圧を徐々に15mmlgまで下げたところ、ほとんどの物質は120~170℃で蒸留された。高効率カラムで再蒸留したところ、モノマー1が80の場合わた(収率・42% 連点・165~17

ルオキセタン28.6gを得た(収率:92%、沸点: 50 8.9g得られた(収率:42%、沸点:165~17

0°C、16mmHg).

¹H NMR (CDC1₃) δ (ppm)=0.85-0.95(t,6H,CH₃-CH₂); 1.7- $1.8(q, 4H, CH_3-CH_2); 3.6(s, 4H, -CH_2-0-CH_2-); 4.4-4.5 *$ * (dd, 8H, -O-CH2-オキセタン環)。 [0046] 【表1】

2官能モノマー

【0047】モノマー2

3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン34.8 g(0.3モル)を1,4-ジブロモブタンに溶解した ものおよび水酸化カリウムの50重量%水性溶液50g に、テトラーn-ブチルアンモニウムブロミド1.0g を0℃で激しく撹拌しながら加えた。24時間後に、 $x \times 50 2$ が19.8g得られた(収率:69%)。

※一テル100mlおよび水100mlを反応混合物に加え た。有機相を水で2回洗浄し、硫酸マグネシウム上で乾 燥し、沪過し、蒸発させた。残渣を、シリカゲル上で酢 酸エチル/ヘキサン (容積比1:1) でフラッシュカラ ムクロマトグラフィによって精製したところ、モノマー

¹H NMR (CDC1₃) δ (ppm) =0.85-0.95(t,6H, CH₃-CH₂); 1.6-1.65(m, 4H, -OCH2-CH2-CH2-CH2-O-); 1.65-1.80(q, 4H, CH3-CH2); 3.4-3.5(t,4H,-OCH2CH2CH2CH2CH2O-); 3.6(s,4H,-CH 20-); 4.4-4.5(dd,8H,-0-CH2-オキセタン環)。

【0048】モノマー3

3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン(12. 8g; 0. 11モル) および 1, 12 – ジブロモドデカ ン(16.4g; 0.05モル)を用いて、モノマー2 の方法を繰返した。シリカゲル上で酢酸エチル/ヘキサ ィによって精製したところ、無色油状生成物を8.2g (48%)の収量で得た。

【0049】モノマー4

3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン25.6 g(0.22モル)、ジメチルスクシネート14.6g (0.1モル) およびチタンテトラエトキシド0.8g の混合物を、ヘッド温度を70℃を下回る温度に保持し たまま蒸留した。ポット温度が150℃になるまで蒸留 を継続した後、圧を徐々に15mmHgまで下げた。生成す (容積比9:1)でフラッシュカラムクロマトグラフィ により精製したところ、モノマー4が27.1g(収 率:86%)得られた。

【0050】モノマー5

3-エチル-3-アリルオキシメチルオキセタン9.4 g(0.06モル)、1,1,3,3-テトラメチルジ シロキサン3.4g(0.025モル)およびトリス (トリフェニルホスフィン) ロジウム (I) クロリド 0.01gをトルエン(15ml)に溶解した混合物を、 ーターによって留去した。残渣を、シリカゲル上で酢酸 エチル/ヘキサン (容積比1:4) でフラッシュカラム クロマトグラフィにより精製したところ、モノマー5が 7.5g(収率:67%)得られた。

C22H46O6Si2の分析、計算値: XC, 59.14; XH, 10.38; X Si, 12.57、測定值: %C, 58.58; %H, 10.37; %Si, 12.2

【0051】モノマー6

3-エチル-アリルオキシメチルオキセタン9.4g チルジシロキサン5.2g(0.025モル)およびト リス (トリフェニルホスフィン) ロジウム (I) クロリ ド0.01gをトルエン(15ml)に溶解したものを用 いて、モノマー5についての処理を繰返した。シリカゲ ル上で酢酸エチル/ヘキサン(容積比1:4)でフラッ

シュカラムクロマトグラフィにより精製したところ、無 色油状生成物(モノマー6)を、8.3g(64%)の 収量で得た。

28

【0052】モノマー7

3-エチルーアリルオキシメチルオキセタン9.4g (0.06モル)、1,1,2,2,3,3,7,7-オクタメチルテトラシロキサン7.0g(0.025モ ル) およびトリス (トリフェニルホスフィン) ロジウム (I)クロリド〇、01gをトルエン(15ml)に溶解 ン(容積比1:4)でフラッシュカラムクロマトグラフ 10 したものを用いて、モノマー5についての処理を繰返し た。シリカゲル上で酢酸エチル/ヘキサン(容積比1: - 4) でフラッシュカラムクロマトグラフィにより精製し たところ、無色油状生成物 (モノマー7)を、8.2g (55%)の収量で得た。

【0053】モノマー14

3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン(12. 8g; 0. 11モル) および α , α -ジプロモーpー キシレン (13.2g; 0.05モル) を用いてモノマ - 3についての処理を繰返した。シリカゲル上で酢酸エ るカーボネートをシリカゲル上で酢酸エチル/ヘキサン 20 チル/ヘキサン(2:3)でフラッシュクロマトグラフ ィにより精製したところ、無色油状生成物が得られた; 収率:15.4g(92%)。

> ¹H NMR(CDCl₃) δ (ppm)=0.85-0.95(t,6H,CH₃-CH₂); 1.65 $-1.80(q,4H,CH_3-CH_2);3.6(s,4H,-CH_2O-);4.0(s,4H,-OC$ H₂-C(=CH₂)-CH₂O-); 4.4-4.5(dd,8H,-O-CH₂-オキセタン 環); 5.2(s,2H,C=CH₂)。

【0054】モノマー15

3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン(12. 8g; 0. 11モル) およびα, α ージブロモーmー 80℃で一晩攪拌した。トルエンをロータリーエバポレ 30 キシレン (13.2g; 0.05モル) を用いてモノマ -3についての処理を繰返した。シリカゲル上で酢酸エ チル/ヘキサン(2:3)でフラッシュクロマトグラフ ィにより精製したところ、無色油状生成物が得られた; 収率:15.3g(90%)。

【0055】モノマー16

3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン(12. $8g; 0.11 \pm \nu)$ および α, α^{-} -ジブロモーoー キシレン (13.2g; 0.05モル) を用いてモノマ ー3についての処理を繰返した。シリカゲル上で酢酸エ (0.06モル)、1,1,3,3,5,5ーヘキサメ 40 チル/ヘキサン(2:3)でフラッシュクロマトグラフ ィにより精製したところ、無色油状生成物が得られた; 収率:15.3g(90%)。

[0056]

【表2】

表 2 多官能モノマー

29

構造

8

9

r = 25 - 200

30

【0057】モノマー8

3-エチル-3-アリルオキシメチルオキセタン7.9 g(0.05モル)、テトラキスジメチルシリルオキシ シラン3.3g(0.01モル)およびトリス(トリフ ェニルホスフィン) ロジウム (I) クロリド0.01g ー5についての処理を繰返した。シリカゲル上で酢酸エ チル/ヘキサン (容積比1:3) でフラッシュカラムク ロマトグラフィにより精製したところ、無色油状生成物 としてモノマー8を、7.6g(収率80%)得た。 C44lb2O12Si5分析、計算值: XC, 55.42; XH, 9.72; XSi, 14.73、測定值: %C,54.56; %H, 9.70; %Si, 15.21。 CI質量分析装置による分子量、計算値:952、測定値 $(M+1)^+, 953.$

【0058】モノマー9

3-エチル-3-アリルオキシメチルオキセタン7.9 40 g(0.05モル)、ポリ(モノメチルシロキサン) *

* (GE554300C、ゼネラル・エレクトリック・カ ンパニー(General Electric Co.)) 2. 4g (0.04 モル当量)、およびトリス (トリフェニルホスフィン) ロジウム(I)クロリドO.01gをトルエン(15m 1) に溶解したものを用いて、モノマー5についての処 をトルエン (15ml) に溶解したものを用いて、モノマ 30 理を繰返した。ロータリーエバボレーターでトルエンを 留去したところ、褐色油状生成物としてオリゴマー生成 物 (モノマー9) を、94% (8.1g) の収率で得 た。

【0059】モノマー10~13

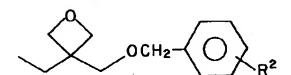
モノマー5~8の処理法と同様な処理法により、例4の 3-エチル-3-アリルチオメチルオキセタンはモノマ ー5~8の硫黄類似体に転換することができると思われ る。

[0060]

【表3】

31 .

表 3 単官能モノマー



【0061】モノマー17

ベンジルブロミド34.1g(0.2モル)および3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン11.6g (0.1モル)を用いてモノマー2についての処理を繰返した。シリカゲル上で酢酸エチル/ヘキサン(3:7)を用いてフラッシュクロマトグラフィにかけたところ、無色油状生成物が68%の収率で得られた。

19

¹H NMR(CDCl₃) δ (ppm)=0.8-0.9(t,3H,CH₃-CH₂); 1.7-1. 8(q,2H,CH₃-CH₂); 3.6(s,2H,-CH₂0); 4.4-4.5(dd,4H,-0 30 -CH₂-オキセタン環上); 4.6(s,2H,-0-CH₂-フェニル); 7.3-7.4(n,5H,フェニル)。

沸点は150℃/0.6mmlg

C13H18O2の分子量、計算値: 206、質量分析装置測定値(M+1): 207。

【0062】モノマー18

37.8g(0.2モル)の4-フルオロベンジルブロミドを用いてモノマー17についての処理を繰返した。シリカゲル上で酢酸エチル/ヘキサン(3:7)を用いてフラッシュクロマトグラフィにかけたところ、無色油 40 状生成物が得られた;収率:18.2g(92%)。

¹H NMR(CDCl3)d(ppm)=0.8-0.9(t,3H,CH3-CH2); 1.7-1.8(q,2H,CH3-CH2); 3.6(s,2H,-CH20); 4.4-4.5(dd,4H,-0-CH2-オキセタン環上); 4.5(s,2H,-0-CH2-フェニル); 7.0-7.3(m,4H,フェニル)。

C13H17F02の分析、計算値: %C,69.62; %H,7.64、測定値: %C,68.99; %H,7.62。

【0063】モノマー19

37. 0g (0. 2モル) のp-メトキシベンジルブロ*

* ミドを用いてモノマー17についての処理を繰返した。 モノマー19は76%の収率で得られた。

4-0CH₃

1H NMR(CDCl3) & (ppm)=0.8-0.9(t,3H, CH2-CH2); 1.7-1.8(q,2H,CH3-CH2); 3.5(s,2H,-CH20); 3.8(s,3H,CH3-0-); 4.4-4.5(dd,4H,-0-CH2-オキセタン環上); 4.5(s,2H,-0-CH2-フェニル); 6.9-7.3(m,4H,フェニル)。 C14H2003の分析、計算値: %C,71.16; %H,8.53、測定値: %C,70.94; %H,8.45。

【0064】モノマー1~9の光重合 光重合開始剤として下記のオニウム塩を様々な濃度で含むモノマーを用いて、モノマーの光重合を行った。 光重合開始剤1

【化52】

光重合開始剤2

SbF₆-OC₁₅ H₃₁

光重合開始剤3 【化54】

【0065】更に、下記の構造を有する3種類のエポキシド樹脂を、同じ光重合開始剤を用い並立比較で評価した。シリコーンエポキシド1はカチオン性UV硬化では極めて反応性が高いことが報告されている;エポキシド2は市販の「高反応性」ビス環状脂肪族エポキシドであ*10

*ると考えられている; エポキシド3は縮合環の付加歪を 欠いた単純なエポキシドであり本発明のオキセタンの3 員環類似物と考えることもできる。

【化55】

エポキシド1

エポキシド2

エポキシド3

【0066】各種のモノマーの重合速度を、「ゲル・ポインテ(GEL POINTE)」装置を用いて10μ1毛細管中でのゲル時間を記録することによって測定した。この装置はタングステンーハロゲンランプを備えており、ランプが点灯してから毛細管のメニスカスの振動が止むまでの※

※時間をゲル時間として記録するのである。ゲル時間が短ければ短いほど、カチオン性UV硬化におけるモノマーの原体が高いことが示される

20 の反応性が高いことが示される。

【0067】更に、各種の多官能オキセタンモノマーの不粘着化エネルギー(T.F.E.)を測定して、互いに、および前記のエポキシド対照樹脂と比較した。コンベヤー型のUV照射装置(フュージョン・システムス(Fusion Systems)、F-300ラボラトリーUVキュア・プロセッサー(Laboratory UV Cure Processor))を、これらの検討に用いた。平方センチメートル当たりミリジュール(mJ/cm²) での最小エネルギーを記録した。したがって、モノマーを硬化するのに要するエネルギーが低30下すればするほど、その反応性は高いことになる。

【0068】重合の検討の結果を表4に示す。光開始剤の濃度は反応性官能基あたり0.25モル%であった;ランプの強度は16.5cmで300w/cm²であった;フィルムの厚さは75μmであった。

[0069]

【表4】

U V 硬化多官能オキセタンのゲル時間および不粘着化エネルギー

表 4

モノマー	光重合開始剤	ゲル時間 (秒)	T. F. E. (mJ/cm ²)
1	1	370	450
2	1	320	500
3	1	110	550
4	1	>500	>1000
5	1 :	200	550
6	. 1	230	650
7	. 1	250	700
8	1	. 30	500
9	1	*	*
エポキシド1	1	60	<80
エポキシド2	1	>500	4500
1	2	210	550
2	2	175	550
3	2	55	550
4	2	>500	>1000
5	2	65	550
6	2	90	650
7	. 2	120	700
8	2	10	500
9	2	*	*
エポキシド1	2	5	<80
エポキシド2	2 ·	>500	>4000

* 光重合開始剤はモノマーに不溶性であった。

【0070】表4のゲル時間データーを比較したとこ ろ、意外なことには、本発明の多官能オキセタンモノマ ーのあるものは、対照として用いた「高反応性」エポキ シドモノマーよりも速やかにUV硬化を行うことを示し ている。例えば、光重合開始剤1を用いた場合、オキセ タンモノマー8はエポキシド1よりも反応性が大であ る。同時に、モノマー4を除き、実質的に総てのオキセ タンモノマーは、エボキシド2よりも反応性が大きかっ た。光重合開始剤2でも、ゲル時間測定に同じパターン*50 【0071】多官能オキセタンモノマーと本発明者らが

*が示されている。不粘着化時間測定も同様な傾向を示し ている。光重合開始剤1および2では、それぞれ、シリ コーン-エポキシド1についての不粘着化エネルギーは 80回/cm²以下であるが、エポキシド2については、 4500および4000mJ/cm²以上となった。また、 意外なことには、多官能オキセタンモノマーは、これに よれば、「高反応性」ビス環状脂肪族エポキシド2より も反応性が高いことが示される。

知る最も反応性の高いエポキシドモノマーとの並立比較から明らかなように、本発明のUV硬化性オキセタン組成物は予想外に高い反応性を示すものである。

【0072】同様に重合性について一連の検討を行ない その結果を表5に示した。この場合、モノマー14、1 5及び16をエボキシド2、エボキシド3およびモノマ* *ー2と比較した。重合はフィルムの厚さが10μmであり光開始剤が光開始剤3である以外前記と同様に行なった。

[0073]

【表5】

22	_
	_

モノマー番号	ゲル時間(秒)	不粘着化エネルギー (mJ/cm²)
1 4	5	3 5 0
1 5		4 0 0
1 6		4 0 0
2	6 0	6 0 0
エポキシド3	75*	2 5 0 0
エポキシド2	**	1300

- * エポキシド3は暴露時間の間液体のままであった。
- **モノマーの粘度が高すぎてゲル時間を測定できなかった。

【0074】赤外領域でオキセタンの980cm⁻¹バンドの消失速度を追跡することにより単官能の3-ベンジルオキシメチルオキセタン17、18及び19の重合速度を測定した。ベンジル基の光重合速度に対する効果を測定するために、ベンジル基を含まないモノマー2を本検討に加えた。各種転換率に達するまでに必要な照射量を測定し、その結果を表6に示した。光開始剤として ※

※0.5モル%の光開始剤3を使用した。ランプの強度は 13mW/cm²であった。多くの場合、ベンジル成分 を含むオキセタンモノマーはモノマー2よりも反応性が 高く、同じポリマー転換率(%)に達するまでに要求さ れる照射量は少ないことが観測された。

【0075】

【表6】

表 6

モノマー番号	下記の転換率に必要な照射量	(mJ/cm2)
	1 00 - 14 12 - 1 - 2 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1	(, ,

	<u>50%</u>	60%	70%	7 5 %
2	4 0 0	600	1000	1 5 0 0
1 4	200	250	5 0 0	1 0 0 0
1 7	6 5	7 5	8 5	7 5
1 8	8 Š	9 5	1 1 0	1 2 0
1 9	4 0	4 6	5 5	6 0